### 修士論文

## 新型光検出器 MPPC の開発

京都大学大学院理学研究科 物理学・宇宙物理学専攻 物理学第二教室 高エネルギー物理学研究室

信原 岳

平成 18 年 2 月 16 日

概 要

MPPC(Multi Pixel Photon Counter)は、近年になって開発された新しいタイプの光検 出器である。今も世界各国で開発が進められている段階であり、まだ本格的に実用化、 製品化された例がない。しかし、優れたフォトンカウンティング能力、磁場に対する 耐性、コンパクトである、などの性能から、将来的に様々な分野において光電子増倍 管などの従来の光検出器に取って代わる存在として注目されている。その中で、最も 早く MPPC が実用化されると考えられるのが T2K ニュートリノ振動実験である。

本研究では MPPC の T2K 実験での実用化にむけた研究開発を行った。浜松ホトニ クス (HPK) 社製とロシアの CPTA 社製のともに試作品を使って、基本動作の確認、基 礎特性であるゲイン、ノイズレート、クロストークレート、検出効率,パルスリニアリ ティについての印加電圧、温度依存性の測定、さらにピクセルごとの動作確認を行っ た。最後に MPPC の応用面でのテストとして、T2K 実験での使用環境であるシンチ レータからのファイバー読み出しの測定を p, π のビームを使って行った。

以上の測定結果から、T2K から基本性能として要求される、ゲイン > 5 × 10<sup>5</sup>、ノ イズレート < 1*MHz*、検出効率 > 15%、リニアリティ ~200p.e. 及び応用面として要 求される、MIP 粒子に対して 5p.e. 以上の光量が得られ、 $p/\pi$ の粒子識別ができるとい う項目を MPPC が満たしていることを確認し、実用化の可能性を示した。また、HPK 製においては社内でもこれらの測定は行われておらず、今回の測定は MPPC の実用化 へむけた性能向上のためにも重要な情報を提供することになる。

# 目 次

第1章	光検出器 MPPC	<b>5</b>
1.1	はじめに.................................	5
1.2	1ピクセルの動作原理	5
1.3	MPPC の動作原理	7
1.4	MPPC の実用的な用途	8
第2章	T2K ニュートリノ振動実験	10
2.1	ニュートリノ及びニュートリノ振動について...........	10
2.2	T2K ニュートリノ振動実験	10
2.3	T2K 実験における前置検出器	11
2.4	シンチレータ飛跡検出器	12
	2.4.1 光検出器に対する要請	13
	2.4.2 光検出器の選択	13
2.5	性能評価の流れ................................	14
第3章	基礎特性評価	15
3.1	測定に用いたサンプル	15
3.2	シグナルとフォトピーク	16
3.3	ゲインの測定	17
	3.3.1 MPPC ゲインの定義	18
	3.3.2 測定方法	18
	3.3.3 測定結果	19
3.4	ノイズレートの測定	22
	3.4.1 MPPC <b>がもつ熱電子ノイズについて</b>	22
	3.4.2 測定方法	23
	3.4.3 <b>測定結果</b>	23
3.5	クロストークレートの測定............................	25
	3.5.1 <b>クロストークレートの定義</b>	25
	3.5.2 測定方法	26
	3.5.3 測定結果	27
3.6	Photon Detection Efficiency(PDE)の測定	27

3.6.128PDE の測定方法 3.6.229PDE の測定結果 3.6.3 29パルスリニアリティの測定.............................. 3.7 30 3.7.130 3.7.230 3.7.3 31HPK400の動作電圧について..... 3.8 31シグナルとフォトピークに異常が見られたサンプル ....... 3.9 3232レーザーによるテスト 第4章 **40** 4.1 動機 40 測定したサンプル及び測定項目 4.2 40 4.2.1НРК100А ..... 40 4.2.240 41 4.4 41 レーザーによるシグナルと ADC 分布 ......... 4.4.141 4.4.242ピクセルごとの Gain 及び Efficiency のばらつき ..... 4.4.343異常が見られたサンプルに対するレーザースキャン ....... 4.544 ビームによるシンチレータからのファイバー読み出しのテスト 第5章  $\mathbf{48}$ 動機 5.148 5.248 5.349 5.4535.553ビームによる生の MPPC シグナル 5.5.1. . . . . . . . . . . . . . . . 535.5.253565.658第6章 結論 67 Bibliography **68** 謝辞 **69** 

付 録A ピクセル内及びピクセルごとのクロストークレート	70
付 録B 最も大きい光電子ピークが見られたサンプル	73
List of Figures	75
List of Tables	77

## 第1章 光検出器MPPC

MPPC(Multi Pixel Photon Counter)<sup>1</sup>は最近になって開発された新型の光検出器であ り、まだ本格的に実用化、製品化された例がなく今も世界各国で開発が進められてい る途上にある。日本では浜松ホトニクス社が主に開発を行っており、様々なタイプの 試作品を作りながらその性能を試している段階である。

この章では、MPPCの動作原理および基本構造、そして MPPCの実用性についても 述べる。

### 1.1 はじめに

MPPCは図1.1のように、受光面(典型的には1×1mm<sup>2</sup>)内に多数のAPD(Avalanche Photo Diode)ピクセルが並べられた構造をしている。MPPCのシグナルはこれらそれ ぞれの APD ピクセルが出すシグナルの総和である。それぞれの APD ピクセルをフォ トンを検出したかしていないかの2通りのシグナルを出すバイナリなデバイスとして 動作させることで MPPCは、検出したフォトン数に対して優れた分解能を持つ、つま リフォトンカウンティング能力に優れた光検出器として働く。またコンパクトである、磁場に影響を受けない、低いバイアス電圧(30~70V)で動作する、高ゲイン(約10<sup>6</sup>) であるといった特長を持つ。しかし、まだ実用化には至っておらず世界中で開発が進 められている。

### 1.2 1ピクセルの動作原理

まず、MPPCの1ピクセルを構成するAPDについて簡単に説明する。

APD(Avalanche Photo Diode)は、逆電圧をかけることで半導体のpn 接合部に高電 場領域を形成し、そこで電子雪崩を起こさせて信号を増幅するフォトダイオードのこ とである。図1.2に APD の一般的な構造を示した。APD に逆電圧を印加すると検出 器内部には図のような電場が形成される。入射光は吸収領域で電子-ホール対に変換さ れる。生成された電子、ホールは電場によってそれぞれ反対方向にドリフトし、電子 はpn 接合部の高電場領域で雪崩増幅を起こす。増幅された電荷はシグナルとして読み

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>SiPM(Silicon Photo Multiplier) とも呼ばれる



図 1.1: MPPC の受光面。図の受光面サイズは 1×1mm<sup>2</sup>、ピクセル数は 10×10

出される。



図 1.2: APD の構造の概念図

雪崩による増幅率は、1フォトンによって誘起された1つの電子が最終的にシグナル として何個の電子になるかで定義される。この増幅率は印加電圧を徐々に上げていく と200 程度まで大きくなる。ここまでの印加電圧では、得られるシグナルの大きさは 入射光量に比例する。印加電圧をこれ以上に上げていくとある点で、わずかな光に対 しても高電場領域内で放電現象を起こすようになる。この点をブレイクダウン電圧と いい、この放電現象はガイガー放電と呼ばれる。ガイガー放電による電子の増幅率は 約10<sup>6</sup>にもなり、シグナルの大きさは入射フォトン数に依らない。つまりシグナルから は、フォトンを受光したかしなかったかだけがわかることになる。APDの動作方法に おいて、ブレイクダウン電圧以下で動作させるものをノーマルモード、ブレイクダウ ン電圧以上で動作させるものをガイガーモードという。([4])

MPPCの1ピクセルとなる APDも、基本的な構造及び動作原理は同じである。MPPC において、個々の APD はガイガーモードで動作する。印加するバイアス電圧の領域は ブレイクダウン電圧をわずかに超えた数 V の範囲であり、この範囲で増幅率も変化す る。また、バイアス電圧は全てのピクセルに共通である。

MPPC の実際のピクセルの画像、1ピクセルの構造、電場分布を図 1.3、図 1.4、図 1.5、に示す。

図1.4において,入射フォトンはドリフト領域で電子-ホール対に変換され、電子は比較的弱い電場によって *p*+*n*+ 接合が形成する空乏層(ガイガー領域)までドリフトする。 空乏層に到達した電子はガイガー放電により約10<sup>6</sup> 倍に増幅され、増幅された電荷は ポリシリコンの抵抗を経由しアルミ電極によってシグナルとして読み出される。ここ で、ポリシリコンの抵抗はクエンチング抵抗と呼ばれピクセルごとにつけられている。 アルミ電極は全ピクセルに共通の読みだしラインとしてピクセル間を走っている。

MPPC シグナルはこれらの APD ピクセルからのシグナルの総和であるから、MPPC のゲイン (増幅率) 及びシグナル幅は、上で述べた1ピクセルの動作原理から定量的に 理解することができる。

ガイガーモードにおいて、空乏層のキャパシタンス  $C_{pixel}$  はバイアス電圧  $V_{bias}$  によ らず一定の値をとる。よって、空乏層に蓄えられる電荷は  $V_{bias}$  に線形比例する。いま、 ドリフトしてきた電子が空乏層に到達すると、ガイガー放電により、蓄えられた電荷 はクエンチング抵抗  $R_{pixel}$  を通って流れ出す。この影響により空乏層にかかる電圧が一 時的にブレイクダウン電圧  $V_0$  以下に降下することでガイガー放電は終了する。ピクセ ルからはガイガー放電により  $Q_{pixel} = C_{pixel} \cdot (V_{bias} - V_0)$  の電荷がシグナルとして取り 出される。電荷が流れ切るのに要する時間、つまりシグナル幅は  $C_{pixel} \times R_{pixel}$  で決ま る ([2])。

### 1.3 MPPCの動作原理

はじめに述べたように、MPPC は受光面 (典型的には 1 × 1mm<sup>2</sup>)内に多数の APD (Avalanche Photo Diode)ピクセルが並べられた構造をしており、各々のピクセルはブレイクダウン電圧以上つまりガイガーモードで動作する。各ピクセルは入射フォトンによりガイガー放電を起こし電荷を放出する。その電荷の全ピクセルの総和が MPPC のシグナル として読み出される。各ピクセルにおいてガイガー放電により放出される 電荷量は入射フォトン数によらない。つまり、1つのピクセルはフォトンを受光したかしていないかの情報のみを出すバイナリなデバイスとして動作する (シグナル自体はアナログである)。これにより、全てのピクセルが同じ増幅率を持つことで、MPPC シ グナルの大きさからフォトンを受光したピクセル数、つまり MPPC 受光面で検出され た光量 (p.e.) を求めることができる。MPPC シグナルの大きさ (電荷量)Q<sub>MPPC</sub> は

 $Q_{MPPC} = N \times Q_{pixel}$ 

と書くことが出来る。ここでNはガイガー放電したピクセル数である。

#### 1.4 MPPCの実用的な用途

MPPCの実用化はまだ世界でも前例がないが現在国内においては、高エネルギー 物理学実験での使用が検討されている。具体的には、ニュートリノ振動の観測を行う T2K実験と電子陽電子リニアコライダーを用いる ILC 実験である。この2つの実験に おいて、ともにシンチレータ<sup>2</sup>の光をファイバーで読み出す光検出器として MPPC の 使用が予定されている。また医療分野においても、将来的には PET(Positron Emission Tomography)での光電子増倍管にかわる光検出器として期待されている。MPPC は光 電子増倍管と違い磁場に影響を受けないため、PET 装置と NMR 装置<sup>3</sup>との結合化など が可能となる。

MPPCの実用化として、この中で最も早く実現されると考えられるのがT2K実験である。次章では、このT2K実験について簡単に説明し、そこでのMPPCの役割について述べる。

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>荷電粒子がこの物質内を通過すると、光が放出される。この光を検出することで、通過粒子についての情報が得られる

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer。核磁気共鳴装置











図 1.5: 図 1.4 における上部-下部にかけ ての電場の強さ分布。数値は典型的な値。

## 第2章 T2Kニュートリノ振動実験

T2K ニュートリノ振動実験 (T2K: Tokai to Kamioka) は、茨城県東海村で 50GeV 陽 子シンクロトロン加速器を用いて生成させたほぼ純粋な  $\mu$  ニュートリノビームを岐阜 県の神岡町に向けて飛行させ、その間におこるニュートリノ振動を観測する、2009 年 開始予定の実験である。本章では、ニュートリノ及びニュートリノ振動という物理現 象について述べた後、T2K 実験について簡単に紹介する。

### 2.1 ニュートリノ及びニュートリノ振動について

ニュートリノは 1930 年にパウリによってその存在が仮定され、1956 年ライネスと コーワンによる原子炉を利用した実験で初めて確認された。続いて 1962 年にミュー ニュートリノが、2000 年にタウニュートリノが発見され、また LEP での加速器による Z 粒子の崩壊幅の測定により、弱い相互作用をするニュートリノは 3 種類であることが 確認された。

現在の素粒子標準理論は素粒子の世界を非常に良く記述しているとされるが、3種類 のニュートリノの質量は全て0として扱われている。しかし1998年にスーパーカミオ カンデにおける大気ニュートリノの観測によって、ニュートリノが世代間を振動する という報告がなされた。このニュートリノ振動とはニュートリノが有限の質量を持ち 世代間で混合している時に、あるフレーバーのニュートリノが時間発展とともに別の フレーバーのニュートリノに変わることをいう。この現象は標準理論を超える素粒子 物理学の唯一の手がかりであり、ニュートリノ振動の解明は大きな意義を持っている。

### 2.2 T2Kニュートリノ振動実験

本実験ではまず、茨城県東海村で現在建設中の大強度陽子加速器施設 J-PARC の 50GeV 陽子シンクロトロン加速器によって得られた高エネルギー陽子を、ターゲット であるカーボンに当て、生じた2次粒子からほぼ純粋なミューオンニュートリノビー ムを生成する。生成されたニュートリノビームは、J-PARC 敷地内に設置された前置検 出器を通過し、約1ミリ秒のあいだ地中を走り、約295km離れた岐阜県神岡町にある 東京大学宇宙線研究所神岡宇宙素粒子研究施設の附属観測装置スーパーカミオカンデ 検出器に到達する。J-PARC 内に設置されたビームモニタと前置検出器により、ニュー トリノ振動が起こるまえの、ニュートリノビームのフラックス・エネルギー分布・角度分布を測定する。その測定から、ニュートリノ振動がなかった場合、あるいは、ある振動パラメータのニュートリノ振動が起こった場合に、295km離れたスーパーカミオカンデで得られるであろうエネルギー分布を予測する。そして、その予測と、実際にスーパーカミオカンデで観測されたエネルギー分布を比較することにより、ミューオンニュートリノ消失の振動パラメータの精密測定及び電子ニュートリノ出現の発見を目指す。

### 2.3 T2K 実験における前置検出器

前置検出器はニュートリノ生成点から約 280m 下流に設置され、生成したばかりの ニュートリノビームの性質を測定することを目的とする。前置検出器には、ビーム軸 上に設置される on-axis 検出器と、スーパーカミオカンデの方向に設置される off-axis 検出器の 2 種類の検出器が計画されている。この中で、off-axis 検出器は、生成された ばかりのニュートリノビームのフラックスやエネルギースペクトルを測定し、ニュー トリノ振動がない場合のスーパーカミオカンデにおけるフラックスやエネルギースペ クトルを求めるのが主な目的である。またニュートリノ振動解析の際にスーパーカミ オカンデでバックグラウンドとなるニュートリノ反応の詳細な研究を行うことも重要 な役割の1つである。off-axis 検出器の模式図を図 2.1 に示す。この off-axis 検出器の中 で用いられるシンチレータ飛跡検出器 (図 2.1 の FGDs),ECAL 検出器、Pi-zero 検出器



図 2.1: off-axis 検出器の模式図

この中で、シンチレータ飛跡検出器とそこで用いられる光検出器について次で述べる。

### 2.4 シンチレータ飛跡検出器

off-axis 前置検出器内に置かれるシンチレータ飛跡検出器について述べる。

シンチレータ飛跡検出器は図2.2のように、棒状にセグメント化されたシンチレータ を3次元に隙間なく並べた構造をしている。



図 2.2: シンチレータ飛跡検出器の模式図

各々のシンチレータは反射材によって光学的に分割されており、波長変換ファイバー がそれぞれに挿入され、ファイバーごとに光検出器が配置される。波長変換ファイバー はシンチレータからの青色の光を吸収し、ファイバー内で緑色の光を再発光させてそ の光を光検出器まで導く。これによって、各シンチレータからの光を独立に読み出す ことができる。

シンチレータはニュートリノに対するターゲットとしての役割も果たす。これによ り、シンチレータ内でのニュートリノ反応により生成された荷電粒子の飛跡を求める ことが可能となる。

T2K 実験におけるシンチレータ飛跡検出器に要求される性能は以下のようになる。

- ニュートリノ反応により生成されたすべての荷電粒子を検出できること
- 荷電粒子の飛程および粒子のエネルギーが測定できること

2.4. シンチレータ飛跡検出器

- *p*/π の粒子識別ができること
- ヒットの時間情報を有すること
- 0.2Tの磁場内での動作

#### **2.4.1** 光検出器に対する要請

前節で述べたことから、シンチレータ飛跡検出器における光検出器には以下のこと が要求される。

- コンパクトであること
   読み出しチャンネル数は数万チャンネルにもなり、また光検出器を配置する電磁
   石中のスペースも限られている。さらにファイバーは 1mm 径程度のものを使用
   予定であるため、光検出器は出来る限りコンパクトであることが望ましい。
- 磁場に影響を受けないこと
   T2K実験におけるシンチレータ飛跡検出器は0.2Tの磁場内に置かれる。シンチレータからの光は低光量であり、またファイバーが長いほどその途中で光を減衰させてしまうため、出来るだけシンチレータに近い所に光検出器を配置して読み出すことが望ましい。よって、光検出器はシンチレータに近い場所、つまり磁場内での安定した動作が要求される。このため、磁場に影響を受ける光電子増倍管は今回使用することができない。
- 光量に対して 200p.e. 以上のダイナミックレンジを持つこと
   シンチレータ飛跡検出器は、MIP<sup>1</sup>から低エネルギーの陽子までの粒子を検出す
   る。使われる光検出器はこれらの光量をカバーできるダイナミックレンジを持た
   なければならない。

#### 2.4.2 光検出器の選択

前節で述べたことを踏まえ、シンチレータ飛跡検出器における光検出器として MPPC(Multi Pixel Photon Countor)を選択した。

MPPC IJ

- コンパクトである
- 磁場に影響を受けない
- 数千までのダイナミックレンジが可能である

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Minimum Ionization Particleの略。

ことから、T2K 実験におけるシンチレータ飛跡検出器での使用に適していると考えられる。

さらに、高いゲインを持つ ( $10^5 \sim 10^7$ ), 低いバイアス電圧で動作する ( $30 \sim 70V$ ), チャンネル当たりのコストが安いという利点がある。

本研究では MPPC のサンプルを用いて、T2K 実験におけるシンチレータ飛跡検出器 で使用可能かどうかの性能評価を行った。

### 2.5 性能評価の流れ

本研究における MPPC の性能評価の項目について述べる。

• 基礎特性評価

ゲイン、ノイズレート、クロストークレート、PDE(Photon Detection Efficiency), パルスリニアリティ についてそれぞれバイアス電圧特性、温度特性の測定を行っ た。これらの各項目の定義は、次章で詳しく述べる。T2K はこれらの基礎特性に 対し、 ゲイン > 5 × 10<sup>5</sup>, ノイズレート < 1*MHz*, PDE> *PMT* の 75%

を要求する。

- ピクセルごとの基本動作確認 全てのピクセルが正しく揃った動作をしているかどうかの確認として、レーザー によるテストを行った。
- 実機と同じ読み出し条件でのテスト
   ビームによるシンチレータ+ファイバー読み出しのテストを行った。T2Kは、 MIP に対し 5p.e. 以上の光量が得られること、及び *p*/π の識別が出来ること を要求する。

以上のそれぞれの測定結果に対して MPPC の、新型検出器としての実用化の可能性 を評価した。

## 第3章 基礎特性評価

第1章で述べたように、MPPCは現在開発段階で、製品化されていない光検出器であ る。その試作品を用いた性能評価は、T2Kのみならず MPPCの開発においても重要な 情報を提供する。とくに浜松ホトニクス(HPK)社製の試作品についてはこれまで、本 章で述べるシグナルを用いた評価や第4章で述べるピクセルごとの評価は行われていな い。そのため今回の評価結果が、HPKでの開発において、MPPCの性能向上に大きく 寄与することが期待される。この章ではまず MPPCのシグナルとフォトピークの確認、 そして基礎特性評価としてゲイン、ノイズレート、クロストークレート、PDE(Photon Detection Efficiency),パルスリニアリティについて測定方法とその結果について述べる。

### 3.1 測定に用いたサンプル

今回、基礎特性評価を行うにあたり HPK 社製とロシアの CPTA 社製のともに試作 品について測定を行った。それぞれのパラメータを表 3.1 に示した。

タイプ	ピクセル数	パルス幅	バイアス電圧
HPK100A	100	12ns	70V
HPK100B	100	40ns	70V
HPK100C	100	60ns	50V
HPK400	400	10ns	50V
CPTA600	600	10ns	40V

表 3.1: サンプルの基本パラメータ。パルス幅は 1p.e. パルスの半値幅。HPK 製の 100A は 21-53-1A,100Bは 21-53-2A,100Cは 1-63-1A,400は 1-32 が正式なタイプ名。

HPKの100ピクセルのサンプルについて、HPK100AとHPK100Bは基本構造が同じ でありクエンチング抵抗 $R_{pixel}$ のみが異なっている。それがパルス幅 ( $\simeq C_{pixel} \times R_{pixel}$ ) の違いとなって出ている。ここで、 $C_{pixel}$ はピクセルのキャパシタンスである。また、 HPK100Cはこれら2つとは基本構造が異なっている。

なお、受光面サイズは5つのサンプル全て1mm<sup>2</sup>である。しかしその形状はHPK 製 と CPTA 製とで異なっており、HPK 製が四角い形状であるのに対し、CPTA 製はファ

イバー読み出し用に丸い形状に作られている。受光面の拡大写真を図 3.1(HPK400)、図 3.2(CPTA600) に示す。





図 3.1: HPK400 の受光面の拡大写真。  $50\mu m \times 50\mu m$ のピクセルが  $20 \times 20$  に並  $42\mu m \times 42\mu m$ のピクセルが丸い形状に んでいる。受光面のサイズは 1*mm*<sup>2</sup>。

図 3.2: CPTA600の受光面の拡大写真。 並んでいる。受光面のサイズは 1mm<sup>2</sup>。

この形状の違いは、第5章のファイバー読み出しでの光量において影響している可 能性がある。

#### シグナルとフォトピーク 3.2

図3.3に用いた読み出し回路図を示す。



図 3.3: MPPC 読み出し回路図

まず光による MPPC のシグナルを見るため、青色 LED の光を MPPC の受光面に入 射させ、その発光のタイミングでの MPPC からの信号を見た。この信号において、光 によるシグナルを確認することができた。その波形を図 3.4 に示す。図 3.4 からわかる

ように、個々のシグナルの大きさ(パルス波高及び電荷量)は一番小さいパルスの整数 倍になっている。このことから、一番小さいパルスが1ピクセルが出すパルス、つま り1p.e. パルスに対応しており、2ピクセルのパルス(2p.e. パルス),3ピクセルのパルス (3p.e. パルス)と順に見えていることがわかる。つまり、MPPCはフォトンを検出した ピクセルの数ごとにはっきりと大きさの異なるパルスを出している。これは MPPCが、 検出したフォトン数に対して優れた分解能を持つ、つまりフォトンカウンティング能 力に優れた光検出器であることを示している。

この優れたフォトンカウンティング能力は、MPPCシグナルの ADC 分布 (電荷量分 布に対応する)において容易に見て取ることが出来る。いま、MPPCシグナルの ADC 分布を図 3.5 に示す。この ADC 分布において、フォトンを検出したピクセル数ごとに きれいに分かれたピーク (光電子ピーク)を見ることができた。入射光量を上げていく と、ADC 分布において 45p.e. までのピークを確認することができた。また、そのピー クごとの間隔は 2%以内で一致していた。

光電子ピークがきれいに分かれ、またピークごとの間隔が良く一致していることは、 MPPCのピクセルごとの電子増幅率が良く揃っていることを示している。この実験的 な検証についてはレーザーによるテスト(第4章)で実証した。



図 3.4: MPPC の生シグナル

### 3.3 ゲインの測定

MPPCの各サンプルについてゲインのバイアス電圧特性、温度特性の測定を行った。



図 3.5: MPPC の青色 LED による ADC 分布

#### 3.3.1 MPPCゲインの定義

MPPCのゲインは、1つの APD ピクセルのガイガー放電による電子の増幅率として 定義できる。つまり、

$$MPPC$$
のゲイン (G) =  $\frac{1 ピクセルが出す電荷量(Q_{pixel})}{素電荷(e)}$ 

と書ける。

#### 3.3.2 測定方法

受光面 (全ピクセル) に入射した光による MPPC シグナルの ADC 分布における p.e. ピークからゲインを求めた。

測定のセットアップを図 3.6 に示す。恒温槽内で青色 LED を光らせ、これによる MPPC シグナルからゲインを求めた。

用いたモジュールについて簡単に説明する。

• CAMAC ADC

チャージ積分型で、ダイナミックレンジは 0~4096。1ADC カウントは 0.25pC。

• AMP

HPK 製 MPPC に対しては PMT アンプ (ゲインは ×10) を、CPTA 製 MPPC に 対しては浜松ホトニクス製アンプ (ゲインは可変で ~ ×77) を用いた。

- H.V. 電源 浜松ホトニクス製 MODEL C3350。
- 青色 LED
   日亜化学 NSPB500S。発光波長域は 450~480nm。
- 恒温槽

ETAC HIFLEX FL211C。設定可能な温度範囲は-20 ~100。

青色 LED の光の強度を、MPPC においてペデスタルとシグナルが混じる程度に設定 し、ADC 分布のペデスタルと 1p.e. ピークの ADC カウントから, MPPC ゲインを算出 した。この測定を各々のサンプルについて、温度 15,20,25 でバイアス電圧を変えな がら行った。



図 3.6: ゲイン測定のセットアップ

#### 3.3.3 測定結果

ゲイン測定の結果を図 3.7 に示す。

図 3.7 よりゲインの値として,4 つのサンプルにおいて  $2 \times 10^5 \sim 7 \times 10^6$  が得られた。 HPK 製においては、全てのバイアス電圧、温度で T2K からの要請  $(5 \times 10^5$  以上) を満 たしている。CPTA 製においては、全体的にこれをやや下回る結果となった。

また、バイアス電圧を 0.1V 及び温度を 1 変えたときのゲインの変化の割合は、表 3.2 のようになった。表 3.2 から、MPPC のゲインのばらつきを数%以内に抑えるには、 バイアス電圧を 100mV 以内、温度を 1 以内で安定に保つ必要があることがわかる。

第1章で述べた MPPC の動作原理から、ゲイン (G) はピクセルのキャパシタンス  $(C_{pixel})$ , ブレイクダウン電圧 ( $V_0$ ) を用いて

$$G = \frac{Q_{pixel}}{e} = \frac{C_{pixel}}{e} \cdot (V_{bias} - V_0) \tag{3.1}$$



図 3.7: ゲインの測定結果。直線はそれぞれのプロットに対するリニアフィット。

ID	$\Delta G@\Delta V=0.1$	$\Delta G@\Delta T=1$
HPK100A	7.5%	5%
HPK100B	6.7%	5%
HPK400	1.6%	1%
CPTA600	3.8%	1%

表 3.2: バイアス電圧 (V) を 0.1V、温度 (T) を 1 変えたときのゲイン (G) の変化の 割合 (%)

と表わすことができる。ここで、 $Q_{pixel}$ : 増幅された電荷量、e:素電荷、 $V_{bias}$ : バイアス電圧、である。

この式から温度が一定のとき、ゲインはバイアス電圧に対してリニアに変化することがわかる。そして今回の測定結果においても、確かにリニアな応答をしている。このとき、1ピクセルが持つキャパシタンス*C*<sub>pixel</sub>はゲイン-バイアス電圧プロットの傾き *dG/dV*<sub>bias</sub>を用いて、

$$C_{pixel} = e \cdot \frac{dG}{dV_{bias}} \tag{3.2}$$

と書ける。

また、シグナルの時間幅 (半値幅)の立ち下がり部分  $T_d$ は、

$$T_d = C_{pixel} \cdot R_{pixel} \cdot ln2$$

と表わされる。ここで  $R_{pixel}$  は 1 ピクセルが持つクエンチング抵抗である。いま、 $T_d$  はオシロスコープの波形から知ることができ、また HPK 製 MPPC の  $R_{pixel}$  は既知の 値である。よって 1 ピクセルが持つキャパシタンス  $C_{pixel}$  は、

$$C_{pixel} = \frac{T_d}{R_{pixel} \cdot ln2} \tag{3.3}$$

からも求めることができる。

ゲイン-バイアス電圧プロットの傾きとシグナル幅からそれぞれ求めた、各サンプル におけるピクセルのキャパシタンスを表 3.3 に示した。ゲイン-バイアス電圧プロット による値 (3.2) とシグナル幅による値 (3.3) には ~factor2 までの違いが見られるが、こ のずれはゲイン測定以外の、シグナル幅などの測定誤差の範囲内であり、今回の実験 データはピクセルの動作特性を表すモデルに良く従っているといえる。

また、ゲイン-バイアス電圧プロットと式 (3.4) よりブレイクダウン電圧 V<sub>0</sub> を求める ことができる。今回の測定結果から、各サンプルの 20 での V<sub>0</sub> は HPK100A:70.2V HPK100B:70.2V

ID	$C_{pixel}$ [fF] by (3.2)	$C_{pixel}$ [fF] by (3.3)	$R_{pixel}$ [k $\Omega$ ]
HPK100A	240	295	42
HPK100B	214	334	147
HPK400	155	88	108
CPTA600	24	-	-

表 3.3: 測定されたピクセルのキャパシタンス。HPK 製の  $R_{pixel}$  は HPK から提供された値。

HPK400:42.7V CPTA600:33.3V と求まった。

### 3.4 ノイズレートの測定

MPPCの欠点の1つとしてノイズレートが高いということが挙げられる。MPPCの ノイズレートはバイアス電圧、温度依存性を持つ。そのため、MPPCの使用の際のバ イアス電圧、温度の設定において、ノイズレートを低く抑えることが重要な指標の1 つとなる。よって、ノイズレートのバイアス電圧、温度特性を知ることは重要である。 本節では MPPCの各サンプルについてノイズレートのバイアス電圧特性、温度特性の 測定を行った。

#### 3.4.1 MPPCがもつ熱電子ノイズについて

MPPCはピクセル内において入射フォトンを電子-ホール対に変換し、その電子をガ イガー放電により増幅させることでパルスを出す。ここで、電子-ホール対はフォトン ではなく熱によっても生成され、それによって同じようにガイガー放電を起こし、フォ トンによるものと区別のつかないパルスを出す。1つのピクセルがこの熱によるパルス (熱電子ノイズ)を出すタイミングはランダムであり、またピクセルごとに独立に起こ る。よって、MPPCの信号において熱電子ノイズは1ピクセルからのパルス、つまり 1p.e. パルスが大半であり、それがランダムなタイミングで見られることになる。図3.8 に光を当てていない状態での MPPC 信号に見られる熱電子ノイズを示す。図3.8 は、 ランダムに取ったいくつかの波形の重ね合わせである。

一般的に高バイアス電圧、高温度になるほどノイズレートは大きくなる。



図 3.8: HPK100Aの光を当てていない状態での信号波形。ランダムに取ったいくつかの波形の重ね合わせである。ランダムなタイミングで熱電子ノイズが見られる。

#### 3.4.2 測定方法

測定は、光を当てていない状態でのMPPC信号に対し、0.5p.e.と1.5p.e. で threshold をかけてスケーラでカウントレートを測定した。0.5p.e.と1.5p.e.のパルス波高は、オ シロスコープで見られる生の信号から求めた。

#### 3.4.3 測定結果

ノイズレート測定の結果を図 3.9 に示す。

4つのサンプルにおいて、0.5p.e. threshold に対して  $10k \sim 3MHz$  の値が得られた。 いずれのサンプルも低いバイアス電圧、低温度において 1MHz 以下であり、T2K から の要請を満たしている。HPK400 以外のサンプルにおいて、15 と 25 で大きい所で 2 倍までのノイズレートの変化が見られた。しかし、HPK400 に関してはほとんど温度 による変化は見られなかった。また、他の3つのサンプルがバイアス電圧に対してノイ ズレートがほぼ直線的に増加しているのに対し、HPK400 は加速度的に増加している。

threshold を 1.5p.e. に上げると、バイアス電圧、温度にもよるが平均して一桁程度ノ イズレートは小さくなる。ここで見られるのは 2p.e. 以上のパルスであり、また 2 つ以 上のピクセルが偶然同時にノイズパルスを出す確率は非常に小さい。よってここで見 られるパルスのほとんどは、1 ピクセルがノイズパルスを出し、それがクロストーク を起こした結果 2 ピクセル以上、つまり 2p.e. 以上のパルスとして見えるイベントであ る。ここでクロストークとは、1 ピクセルがパルスを出したとき、それとは別のピクセ





ルを誘発してパルスを出させる現象である(詳しくは次節で述べる)。よって、0.5p.e. thresholdと1.5p.e. thresholdのノイズレートの比を取ることで、クロストークを起こ す確率(クロストークレート)について調べることが出来る。なおクロストークによる イベントの中には、最初の1p.e. パルスとそのクロストークによる1p.e. パルスが時間的 に重なるものと重ならないものが存在する。重なるものは2p.e. パルスとして、重なら ないものは連続した1p.e. パルスとして見える。後者は1.5p.e. thresholdにかからない。 よって、ノイズレートの0.5p.e.と1.5p.e. thresholdの比からわかるのはクロストーク レートの下限値である。図3.9を見ると例えばHPK100Aにおいて、0.5p.e. threshold の値は低温ほど小さいのに対し1.5p.e. thresholdの値は温度によってあまり変化してい ない。つまり0.5p.e.と1.5p.e. thresholdの比は低温ほど大きい。これは、クロストー クレートが低温ほど大きくなることを示唆している。また、正確なクロストークレートの測定は次節で行う。

### 3.5 クロストークレートの測定

クロストークは主にパルスリニアリティ、*p*/π 識別に悪影響を及ぼす。そのため、出 来るだけ小さく抑えることが望ましい。MPPCの各サンプルについてクロストークレー トのバイアス電圧特性、温度特性の測定を行った。

#### 3.5.1 クロストークレートの定義

MPPCにはピクセルごとのクロストークが存在する。これは1つのピクセルがガイ ガー放電したときに、それによって別のピクセルもガイガー放電してしまう現象であ る。これは、ガイガー放電の際にフォトンが放出され、それを別のピクセルが検出し ガイガー放電を起こすことによる。いま、1つのピクセルがガイガー放電したときにク ロストークを起こす確率をクロストークレートと定義する。典型的な数値は0~0.3で ある。

またクロストークと同様の二次的なパルスとしてアフターパルスという現象も存在 する。これは、1つのピクセルがガイガー放電したときにピクセル内に電子-ホール対 が残留し、ガイガー放電が終了した後にもう一度同じピクセルがガイガー放電を起こ してしまう現象である。アフターパルスはクロストークと違ってガイガー放電が終了 してからではないと起こらないため最初のパルスとオーバーラップして見えることは 無く、また最初のパルスと次のパルスとの時間差は典型的には 100*ns* ~ µs のオーダー である。今回の測定において、クロストークレートはこのアフターパルスによる影響 を含んだ値になっている。しかし、用いたゲート幅 (~ 100*ns*) はアフターパルスのタ イムスケールに比べて小さいため、その影響は小さく抑えられていると考えられる。

#### 3.5.2 測定方法

クロストークレートはバイアス電圧を上げると大きくなる。

バイアス電圧が低くクロストークレートが無視できるほど小さいときの、微弱光による ADC 分布を図 3.10 に示す。



図 3.10: HPK400の微弱光による ADC 分布。

この ADC 分布において光電子ピークごとにイベント数を取り、全イベント数に対す る光電子数ごとの比率を求める。この実験データから得られた光電子分布と、データ の全イベントに対する Op.e. イベントの比率をもとにしたポアソン統計による光電子分 布を図 3.11 に示す。図 3.11 から、クロストークの影響がほとんどないとき、MPPC シ グナルの光電子分布はポアソン統計に良く従っていることがわかる。次に、バイアス 電圧が高くクロストークレートが大きいときに得られた光電子分布を同様にデータの 全イベント数に対する Op.e. イベントの比率をもとにしたポアソン統計とともに図 3.12 に示す。ここで、データの全イベント数に対する Op.e. イベントの比率をもとにしたポ アソン統計による p.e. 分布はクロストークが無い場合の光電子分布を良く再現してい ると考えられる。なぜなら、クロストークはそもそもパルスがないときには起こらない 現象であり、よってデータの全イベント数に対する Op.e. イベントの比率はクロストー クの有無に影響されない量だからである。図 3.12 において、データによる光電子分布 とポアソン統計による光電子分布は大きくずれていることがわかる。

今回このずれをクロストークの影響によるものと考え、光電子分布におけるデータ の全イベント数に対する 1p.e の比率の減少分からクロストークレートを求めた。つま り本来 1p.e. のイベントが、クロストークが起こると 2p.e. 以上のイベントとして見え



図 3.11: HPK400の、クロストークレートが十分に小さいときの微弱光による光電子 分布と、ポアソン統計から予想される光電子分布。

ることを用い、

クロストークレート = 
$$1 - \frac{ データの 1 p.e.$$
の比率  
ポアソン統計による  $1 p.e.$ の比率

からクロストークレートを算出した。ここで、1p.e.の比率とは全 p.e. 数における 1p.e. の占める割合である。

また熱電子ノイズについては、ゲート幅内に熱電子ノイズがアクシデンタルに入る 確率を測定し、その値(4~17%)を使って熱電子ノイズがないときの光電子分布を再構 成することで、その影響を差し引いた。

#### 3.5.3 測定結果

測定結果を図 3.13 に示す。

2つのサンプルについて 0~40%の値が得られた。また、今回測定した 2 サンプルに おいて高バイアス電圧、低温ほどクロストークが大きいという特性を示した。

### 3.6 Photon Detection Efficiency(PDE)の測定

今回 MPPC の各サンプルについて 20 で、バイアス電圧を変えてゆき PDE の測定 を行った。



図 3.12: HPK400の、クロストークレートが大きいときの微弱光による光電子分布と、 ポアソン統計から予想されるクロストークが無い場合の光電子分布。

#### 3.6.1 PDEの定義

PDEはPhoton Detection Efficiencyの略で、受光面に1フォトンが入射したときに それを検出できる確率として定義される。

MPPCの場合、PDEは以下のように3つの要素から表わされる。

$$PDE = QE \cdot \epsilon_{Geiger} \cdot \epsilon_{pixel}$$

それぞれの要素について説明する。

- 量子効率のことであり、MPPCの場合ピクセルに1フォトンが入射したときに 電子-ホール対が生成される確率のことを示す。波長依存性をもち、典型的には 0.5~0.8である。
- *ϵ<sub>Geiger</sub>* 生成された電子-ホール対がガイガー放電をおこす確率であり、バイアス電圧依
   存性をもつ。典型的には 0.6~0.8 である。
- $\epsilon_{pixel}$

• QE

受光面に対するピクセルの占める面積の割合。ピクセルごとを絶縁する物質の部分が光に対して不感領域となる。一般的に、ピクセル数が多くなるほどこの絶縁部分の面積が増え、 $\epsilon_{pixel}$ は小さくなる。典型的には $\epsilon_{pixel}$ は $0.3\sim0.7$ である。

#### 3.6.2 PDEの測定方法

PDEの測定方法を図 3.14 に示す。PDE は光に対する efficiency であるから、測定の ためには入射光量をモニターしなければならない。今回 MPPC に対する光量のリファ レンスとして 1/2 インチの PMT を用いた。さらに、受光面の面積を同じにするため PMT の光電面に黒テープを貼り、MPPC と同じ 1mm<sup>2</sup> の大きさの入射窓を作った。そ して MPPC と PMT を並べ、これら 2 つに同じ光量が入射するように、光源を十分に 遠ざけて光を当てた。光源には波長変換ファイバーの端面から出る緑色の光を用いた。 データはともに CAMAC の ADC で取り、ADC 分布から求められる光量 (p.e.) につい て MPPC と PMT の比を出した。今回用いた H.V. 電源ではバイアス電圧を精度良くモ ニター出来なかったため、バイアス電圧を変えながら、バイアス電圧依存性の大きい ノイズレートを指標にし、PDE の測定を行った。

MPPCで得られた光量 (p.e.) の中には熱電子ノイズ、クロストークの影響が含まれ る。PDEを求めるためにはこれらの影響を差し引かなければならない。熱電子ノイズ については、測定したノイズレートを使って影響を差し引くことは容易である。また、 クロストークはシグナルに附随して出るものであり、ペデスタルには影響を与えない。 つまりペデスタルとシグナルを同時に含む ADC 分布において、クロストークは全イベ ントに対するペデスタルの比率を変えない。そこで今回、クロストークの影響を差し 引くため、微弱な入射光による ADC 分布に対してポアソン統計を仮定することで、全 イベントに対するペデスタルの比率から光量 (p.e.) を算出した。また、微弱光による MPPC シグナルの光量 (p.e.) がポアソン統計に従うことは実験的にもよく確かめられ ている。

但し、CPTA 製 MPPC においては ADC 分布のペデスタルと 1p.e ピークにかなりの オーバーラップが見られ、ペデスタルの比率を出すことが困難だったため、PMT と同 じ方法で (シグナルの Mean)/ゲインから光量 (p.e.)を出した。よって、PDE はクロス トーク込みの値となっている。

#### 3.6.3 PDEの測定結果

PDE **の**測定結果を、ノイズレートとの相関として図 3.15 に示す。 PDE **の**値は、

$$PDE = \frac{MPPC$$
で得られた光量 (*p.e.*)  
 $PMT$ で得られた光量 (*p.e.*)

から求めてあり、相対的なものである。また、ノイズレートは 0.5p.e. threshold の値 である。

図 3.15 から、ノイズレート (バイアス電圧) によって PDE は大きく変化しているこ とがわかる。ガイガーモードにおいて個々のピクセルの QE はほとんど変化しないは ずであり、この PDE の変化は主に *c<sub>Geiger</sub>* によるものと考えられる。HPK400 以外はノ イズレートが数百 kHz のレベルで広範囲にわたって、PMT と同等の検出効率があることがわかる。

### 3.7 パルスリニアリティの測定

今回 MPPC の各サンプルについて 20 で, パルスリニアリティの測定を行った。

#### 3.7.1 MPPCのパルスリニアリティ

パルスリニアリティとは、入射光量 (p.e.) あるいは入射フォトン数とそれに対して MPPC で得られた p.e. 数とのリニアリティのことである。ここで、

 $N_{p.e.}$ (入射光量) =  $PDE \times N_{photon}$ (入射フォトン数)

である。

MPPC において、光量に対するダイナミックレンジはピクセル数に対応する。この ダイナミックレンジの中で、どこまでリニアリティが保たれるかはピクセル数とクロ ストークレートによって決まる。ここで簡単に、クロストークが無い場合の MPPC の リニアリティについて述べる。

ー般に、入射光量  $N_{p.e.}$ のときの MPPC で得られる光量  $N_{pixel}$  について考える。いま MPPC が持つピクセル数を m とすると、このとき 1 ピクセルで得られる光量  $N_{p.e.}/m$  はポアソン統計に従う。よって、 $N_{p.e.}/m$  が 0 となる確率、つまりピクセルがフォトン を検出しない (パルスを出さない) 確率はポアソン統計より  $e^{-\frac{N_{p.e.}}{m}}$ となる。これより,1 ピクセルがフォトンを検出する (パルスを出す) 確率は  $1 - e^{-\frac{N_{p.e.}}{m}}$ となるから、MPPC で得られる光量  $N_{pixel}$  は

$$N_{pixel} = m \times \left(1 - exp\left(-\frac{N_{p.e.}}{m}\right)\right) \tag{3.4}$$

と表すことが出来る。3.4式をリニアリティ曲線と呼ぶことにする。

#### 3.7.2 測定方法

青色 LED の光を MPPC に入射させて、入射光量 (p.e.) と得られた光量 (p.e.) との相 関を見た。入射光量 (p.e.) は PDE の測定のときと同様に PMT でモニターした。測定 のセットアップは図 3.14 と同じで、光源は波長変換ファイバーではなく青色 LED で ある。

今回、入射光量 (p.e.) のモニタリングとして、PMT の値を相対的な入射光量 (p.e.) として用いた。さらに、入射光量が小さいときはリニアリティが良く、

$$N_{pixel} \simeq N_{p.e.}$$

となることから、MPPCで得られる光量  $N_{pixel}$ を使って、入射光量 (p.e.) を絶対値に 直した。

#### 3.7.3 測定結果

パルスリニアリティの測定結果として、HPK100Aについて述べる。

ノイズレートが 212kHz, クロストークレートが 1%程度と小さいときの、入射光量 (p.e.)-得られた光量 (p.e.) のプロットを図 3.16 に示す。ここで、 がデータであり、曲 線が 3.4 式のプロットである。

図 3.16 より、クロストークレートが小さいときデータは計算と良く一致していることがわかる。このときのリニアリティのずれは入射光量が 20p.e. で 10%,50p.e で 20% である。

### 3.8 HPK400の動作電圧について

これまでの測定において HPK400 のバイアス電圧を 48.2V~49.8V までの領域でテストしてきた。しかし、約 49.3V までの領域でシグナルにサチュレーションが見られなかった。ここで、ノイズレートが 10kHz, クロストークレートが 1%以下のときの入射光量 (p.e.)-得られた光量 (p.e.) のプロットを図 3.17 に示す。ここで、 がデータであり、曲線が 3.4 式のプロットである。

図 3.17 からわかるように、データは計算から大きくずれる結果となった。データは 入射光量が 130p.e.のとき計算の半分程度であり、さらにこのまま入射光量を上げ続け ると 100 ピクセルに満たない程度でサチュレーションが起きた。このようにデータがリ ニアリティ曲線から大きくずれ、中途半端なピクセル数でサチュレーションが起こる 現象はノイズレートが数百 kHz となるバイアス電圧の領域まで見られた。高いバイア ス電圧では 400 ピクセル程度でサチュレーションしており<sup>1</sup>、低いバイアス電圧におい て、正常に動作していないピクセルが存在すると考えられる。例えば、図 3.17 のデー タのプロットはピクセル数 65 のときのリニアリティ曲線とほぼ一致する。つまり、こ のバイアス電圧では 400 ピクセル中 65 ピクセルしか動作していないと考えられる。

これまで、バイアス電圧を0から徐々に上げていきオシロスコープでガイガーモード によるシグナルが確認できた点から上をそのサンプルの動作電圧とみなしてきた。し かし今回の測定から、ガイガーモードによるシグナルが見えたとしても、全てのピク セルがきちんと動作しているとは限らないことがわかった。よってそのサンプルが持 つピクセル数でのサチュレーションが確認できた点から上を動作電圧とすべきである。 なお、このようなふるまいが見られたのは HPK400 だけである。

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>アフターパルスなどの影響があるため電荷量からではサチュレーションを見るのは難しく、ここではパルス波高を見た

### 3.9 シグナルとフォトピークに異常が見られたサンプル

最後に、シグナルとフォトピークに異常が見られたサンプルについて述べる。HPK100C<sup>2</sup>と いうタイプにおいて、青色 LED による波形 (図 3.18) に 2 通りの大きさのパルスが見ら れた。このときの ADC 分布は図 3.19 のようになる。

また、HPK100Cのピクセル数は100,パルス幅は60ns,バイアス電圧は約50Vである。

このタイプのサンプルについてはレーザーを使って、受光面内での光の入射位置依存性を詳しく調べた。(4章参照)

### 3.10 基礎特性評価のまとめ

今回行った基礎特性評価の温度 20 での結果をサンプルごとにノイズレート-ゲイン 相関、ノイズレート-PDE 相関としてプロットしたものが図 3.20 と図 3.21 である。こ こで、PDE は PMT を 1 とした場合の値である。また、T2K の要求を満たしている領 域を黄色の枠で示した。

これらの結果から HPK100A, HPK100Bの2サンプルにおいて、ノイズレート 300kHz~1MHz の領域で T2K から課せられるゲイン、ノイズレート、PDEの要求を満たしていること がわかる。この領域に対応するバイアス電圧の値は HPK100A が 70.8~71.8V, HPK100B が 71.2~72.2V であり、ともに 1V 程度の幅となる。

HPK400 についてはゲインは十分であるが PDE が不十分であり、CPTA600 につい ては PDE は十分でゲインが不十分という結果になった。今回測定したのは試作品の一 部であり、400 ピクセル以上のサンプルについても T2K で使用できる可能性は十分に あると考えられる。

<sup>2</sup>正式名は 1-63-1A



図 3.13: クロストークレートの測定結果



図 3.14: PDEの測定のセットアップ。四角い黄色の部分が受光面である。2つの受光面には一様で同じ強さの光が入射する。



図 3.15: PDE の測定結果。温度は 20 。 PDE の値は PMT を 1 としたときのもの。


図 3.16: HPK100A のクロストークレートが小さいときの入射光量 (p.e.)-得られた光 量 (p.e.) のプロット。 がデータであり、赤の曲線が 3.4 式のプロット。温度は 20 で ある。



図 3.17: HPK400のクロストークレートが小さいときの入射光量 (p.e.)-得られた光量 (p.e.)のプロット。 がデータであり、赤の曲線が 3.4 式のプロット。温度は 20 で ある。



図 3.18: HPK100Cの青色 LED による 波形。



図 3.19: HPK100C の青色 LED による ADC 分布。2 通りの大きさのフォト ピークが見られる。



図 **3.20:** それぞれのサンプルのノイズレート-ゲイン相関。 :KPK100A, :HPK100B , :HPK400, :CPTA600、温度は 20 。黄色の枠内が T2K の要請を満たす領域で ある。



図 3.21: それぞれのサンプルのノイズレート-PDE 相関。 :KPK100A, :HPK100B, :HPK400, :CPTA600、温度は 20 。黄色の枠内が T2K の要請を満たす領域で ある。

# 第4章 レーザーによるテスト

#### 4.1 動機

これまで、受光面 (全ピクセル) に光を一様に当てて MPPC の性能をテストしてき た。正しく動作しているサンプルに対しても、実際に全てのピクセルが正しく動作し ているかどうかを確認することは重要である。今回、1ピクセル以下のサイズに絞った レーザー光を受光面に入射し、光の入射位置ごとの MPPC シグナルを見ることで1ピ クセル内及びピクセルごとの応答を調べた。

#### 4.2 測定したサンプル及び測定項目

これまでの測定において正しく動作していたタイプ (HPK100A) と異常がみられたタ イプ (HPK100C) の2つについて、前者はピクセルごとの動作確認、後者は異常の原因 究明という目的でレーザーによるテストを行った。

#### 4.2.1 HPK100A

全てのピクセルが本当に正しく動作しているかの確認を行った。 測定項目は

- 1ピクセル内での Efficiency 分布
- ピクセルごとの Gain および Efficiency のばらつき

である。

#### 4.2.2 HPK100C

このタイプの MPPC において、受光面に一様に光を入射したときに2通りの大きさ のパルスが見られた(第3章参照)。これについて、受光面内での光の入射位置によって ゲインが異なっているのではないかと考え、レーザー光を細かくスキャンしてそれに 対する MPPC の応答を見た。

#### 4.3 セットアップ

レーザーによるテストのセットアップを図 4.1 に示す。



図 4.1: レーザーによるテストのセットアップ

レーザーのスポットサイズは約  $10 \sim 20 \mu m$  であり、100ピクセルの MPPC に対して ピクセル内及びピクセルごとのふるまいを調べるのに充分小さいと言える。レーザー 源は浜松ホトニクス製半導体レーザーで、波長 859nm、パルス幅 50ps である。位置 スキャンを行うため、 $1 \mu m$  の精度をもつ移動ステージを使った。CAMAC の ADC で、 レーザーの発光タイミングで MPPC シグナルのデータを取った。今回、恒温槽は用い なかったが室温は常時 25 だった。

#### 4.4 HPK100A

#### 4.4.1 レーザーによるシグナルと ADC 分布

レーザー光によるシグナルを図4.2に示す。ここで見えている波形はいくつかのイベントの重ね合わせである。レーザー光により見られるのはほとんどが特定の1ピクセルによる1p.e. パルスである。

また、レーザー光による ADC 分布を図 4.3 に示す。今回のレーザーテストにおいて、

Efficiency を MPPC シグナルの ADC 分布から、

$$Efficiency = \frac{0.5p.e.以上のイベント数}{全イベント数}$$

で定義した。なお、レーザー光の強度はモニターされていないため今回測定した Efficiency は絶対的なものではない。レーザー光による ADC 分布を図 4.3 に示す。

ADC 分布において、2p.e. 以上のイベントも多く見えていることがわかる。レーザー 光は1ピクセル内に入射しており、またアクシデンタルにゲートに入る熱電子ノイズ の影響で2p.e. 以上に見えるイベントは少ない。例として図4.3のときのノイズレート 600kHz, ゲート幅100nsを使うと, 熱電子ノイズがゲートに入る確率は

 $(600 \times 10^3) \times (100 \times 10^{-9}) = 0.06$ 

から、6%である。つまり、熱電子ノイズの影響で 2p.e. 以上に見えるイベントは大まか に言って 1p.e. のイベントの 6%程度である。よって、ADC 分布における 2p.e. 以上の イベントのほとんどはクロストークによるものと考えられる。



図 4.2: HPK100Aのレーザーによるシ グナル。主に見られるのは特定の1ピク セルからのシグナル (1p.e. シグナル)。



#### 4.4.2 1ピクセル内での Efficiency 分布

HPK100Aについて、1ピクセル (100 $\mu$ m×100 $\mu$ m) 内でレーザーを2次元スキャンし、 ポイントごとの Efficiency を調べた。スキャンはある1ピクセルについて 10 $\mu$ m ピッチ で計 10×10 ポイント行った。 スキャンの結果を図 4.4 に示す。

図 4.4 から、真ん中の  $60\mu$ m× $60\mu$ m 辺りに efficiency がフラットな領域を持っていることがわかる。また、HPK100A の 1 ピクセルにおいて、光に対して有感な領域は  $70\mu$ m× $70\mu$ m である (図 4.5)。これらのことから、1 ピクセル内の有感領域のほぼ全域において一様な感度で光を受光できていることがわかった。





図 4.5: HPK100A の1ピクセル

図 4.4: HPK100A の 1 ピクセル中の Efficiency 分布

#### 4.4.3 ピクセルごとの Gain 及び Efficiency のばらつき

HPK100Aについて、ピクセルごとに中心にレーザーを入射し、ピクセルごとの Gain, Efficiency を調べた。スキャンは全ピクセル ( $10 \times 10$ ) 行った。

スキャンの結果を図 4.6、図 4.7 に示す。ここで、図の縦軸は Efficiency, Gain ともに 全ピクセルの平均値を1としたときの相対的な値である。

この結果から、ピクセルごとのばらつきは

$$Efficiency: \frac{R.M.S.}{Mean} = 2.5\%$$

$$Gain: \frac{R.M.S.}{Mean} = 3.6\%$$

と求まり、非常によい精度でピクセルごとの応答が揃っていることが確認された。





図 4.6: HPK100Aのピクセルごとの相図 4.7: HPK100Aのピクセルごとの相対 Efficiency 分布対 Gain 分布

### 4.5 異常が見られたサンプルに対するレーザースキャン

受光面に光を一様に入射したとき、HPK100Cは2通りの大きさのパルスを出す。こ の原因として、受光面内での位置によって電子の増幅率が異なっている可能性が考え られる。この位置による電子増幅率の違いがピクセルごとの違いなのかピクセル内に おける違いなのかを把握するため、まずレーザー光を受光面内の適当な位置に入射し、 そこでの MPPC シグナル (図 4.8) と ADC 分布 (図 4.9) を取った。ここでもこれまでと 同様、2通りの大きさのパルスが見られた。レーザースポットサイズは約10µm である から、光は1ピクセル内の小さい範囲に入射している。よって、異常は1つのピクセル 内で存在していると考えられる。

よって今回、1 ピクセル内でのふるまいを詳しく理解すべく、1.5 ピクセルの範囲 ( $150\mu m \times 150\mu m$ )を $10\mu m$ ピッチで計 $15 \times 15$ ポイントのレーザースキャンを行った。そして入射ポイントごとのペデスタル、小さいパルス、大きいパルスの比率をADC分布 (図 4.9)から以下のように出した。

ここで、c1はペデスタルピークと小さいパルスのピークの中間点、c2は小さいパル スのピークと大きいパルスのピークの中間点である。

結果を図 4.10 に示す。また、HPK100C の 1 ピクセル中の有感領域は 70µm×70µm である。



図 4.10 より、ペデスタルと小さいパルスの位置分布はそれぞれ1ピクセル中の不感 領域と有感領域にほぼ一致する。しかし大きいパルスの位置分布については、有感領 域と不感領域との境界付近に集中している。

この結果より、HPK100Cにおいて2通りの大きさのパルスが見られた原因が、ピク セルの有感領域内での中央部分とエッジ部分との電子増幅率の不連続な違いにあるこ とがわかった。

しかし、これまでの結果はある特定のバイアス電圧でのものであり、異なるバイア ス電圧では LED 光による全面照射において、大きいパルスの中でも2通りの大きさに 分かれた分布が見られる (図 4.11)。よって今回と異なるバイアス電圧において、大き いパルスを出すと考えられるエッジ部分内でさらに位置ごとの電子増幅率の違いが存 在している可能性がある。



図 4.10: HPK100Cの1.5ピクセル範囲のレーザースキャンの結果。縦軸はそれぞれシ グナルにおける、小さいパルス(左上),大きいパルス(右上),ペデスタル(左下)の比率。 右下はスキャンした領域の画像。



図 4.11: HPK100Cの、LEDで全ピクセルに照射したときの、あるバイアス電圧での ADC 分布。

# 第5章 ビームによるシンチレータから のファイバー読み出しのテスト

高エネルギー加速器研究機構 12GeV 陽子シンクロトロンの東カウンターホール T1ビー ムラインにて、シンチレータの波長変換ファイバー+MPPC 読み出しのテストを行った。

#### 5.1 動機

T2K 実験のシンチレータ飛跡検出器において光検出器 MPPC には以下のことが要求 される。

シンチレータからの波長変換ファイバー読み出しにおいて

- MIP により 5p.e. 以上の光量が得られること
- *p*/*π* の粒子識別ができること

これらの要求を満たしているかどうかの評価を行うべくビームによる MPPCを使ったシンチレータからのファイバー読み出しのテストを行った。

#### 5.2 セットアップ

ビームテストのセットアップを図 5.1 に示す。

ビームライン上にシンチレータを4層並べてそれぞれに波長変換ファイバーを通し、 片側から MPPCで、もう片側からリファレンスとして光電子増倍管で読み出しを行う。

セットアップの構成要素について簡単に説明する。

・ビーム

粒子は主に陽子とパイオン。運動量は 0.5GeV/c~1.4GeV/c の範囲で変えること ができる。

● シンチレータ
 プラスチックシンチレータで、サイズは 1.3cm×2.5cm×50cm。



図 5.1: ビームテストのセットアップ

- 波長変換ファイバー (Wave Length Shifting fiber) クラレ製 Y11。マルチクラッドで太さは 1mmφ。
- 光電子増倍管 (MAPMT)
  浜松ホトニクス製 64ch マルチアノードタイプ。4ch だけを用いた。
- MPPC
  HPK100A×4 及び CPTA600×4 をそれぞれテストした。

また、MPPC に対しては CAMAC の ADC で、MAPMT に対しては SciBar 検出器 で使われていた VME の読み出しシステムによってデータを取得した ([1])。

さらに、ビームライン上にトリガーカウンタと TOF カウンタを設置した。トリガー カウンタにより、ビームが必ずシンチレータ4層を貫いていることを要求し、TOFカ ウンタにより、通過した粒子が陽子であるかパイオンであるかを識別した。そして、両 カウンタのコインシデンスのタイミングでデータを取得した。このときのカウントレー トはスピル当たり~100カウントだった。また、ビームライン上の温度はテスト中常時 モニターした。結果、13~18 の範囲で変化が見られた。データごとに温度を記録し、 解析はこの温度変化の影響も含めて行った。

#### 5.3 MPPCとファイバーの位置合わせ

今回、 $1mm\phi$ のファイバーからの光を MPPC の $1mm^2$ の受光面で読み出すため、 MPPC とファイバーの位置合わせが重要となる。



図 5.2: HPK 製 MPPC のパッケージ構造

まず、HPK製MPPCのパッケージ構造について述べる。

図 5.2 のように、HPK 製 MPPC は受光面とそれを保護するための透明カバーの間に は 0.8mm のギャップが存在する。

このため、HPK 製 MPPC においてはファイバーを受光面に対して 0.8mm 以上近づ けることができない。よって、このギャップによるファイバー軸方向(縦方向)の光量 のロスが生じることになる。

さらに、パッケージに対する受光面の横方向の位置は精度良く合わされていない。 よってサンプルごとに、ファイバー軸に垂直な面内(横方向)でのファイバーの位置合 わせが必要となる。

今回ファイバーの横方向の位置合わせのため、図 5.3 で示したような固定具を用いた。 まず、図 5.3 の白い円形のパーツに MPPCをぴったりとはめ込む。MPPCのパッケー ジについている突起によって、MPPCを円形のパーツに対して回転しないように固定 することができる。次に、立方体状のパーツの孔 (1mmφ)にファイバーを通し、黒いネ ジを使ってそれを円形のパーツに対して固定する。ファイバーの縦方向の位置は、ファ イバーを孔の奥まで差し込むことで一意的に決まる。よって、この方法でファイバー を MPPC に対して固定することが出来る。

次に、ファイバーの横方向の位置を決定しなければならない。パッケージ構造上、幾 何学的に位置を決めるのは難しいと考え、MPPCシグナルの大きさ、つまりどれだけ ロスなくファイバーからの光を検出できるかで位置を決定した。方法はまずファイバー を、端面の少し手前で台に固定しその先に立方体状のパーツをはめる。ファイバーは立 方体状のパーツから少しはみ出る程度にし、もう一端には LED による光を入射する。



図 5.3: ビームテストで用いた HPK 製 MPPC のファイバーアラインメント用固定具。 白いパーツと黒いネジはともにプラスチック製である。

そして円形のパーツにはめ込まれた MPPCを、透明カバーがファイバー端面 (パーツが付いた方) に接した状態で、移動ステージを使って横方向に 2 次元スキャンする。これにより、MPPCシグナルの光量が最大の点で、黒いネジを使って MPPC とファイバーを固定した。結果的に、この横方向のアラインメントのずれによって、サンプルにより最大で 20%の光量のロスが生じた。

これらの、HPK製MPPCにおける光量のロスは、現段階のサンプルのパッケージ 構造によるものでデバイス自体の性能とは無関係である。また、パッケージ構造を光 量のロスがないように改良することは十分に可能である。

今回のビームテストのために、ファイバー読み出しにおける MPPC の effective PDE の測定を行った。effective PDE とは、透明カバーと受光面とのギャップによる光量のロスを含めた PDE である。測定のセットアップを図 5.4 に示す。

測定は、移動ステージで MPPC と PMT をファイバーの横方向の平面内でスキャン し位置を合わせた状態で行った。また、この測定においてクロストークの影響は差し 引かれていない。測定結果をビームテストで用いたサンプルである HPK100A の 4 つの サンプルについて示す (図 5.5)。縦軸は PMT との比 MPPC(p.e.)/PMT(p.e.) である。

この結果と既に測られた PDE(図 3.15) から、受光面と透明カバーとのギャップにより 50%程度の光量のロスが存在していることがわかった。

CPTA 製 MPPC においては、受光面はパッケージの中心に精度良く配置されており、 また透明カバーと受光面間のギャップも小さい。従ってファイバーを幾何学的にパッ ケージの中心にアラインメントすれば理想的には光量をほぼロスせずに読み出すこと が出来ると考えられる。しかし実験的にはまだ確認されていないため、検証が必要で



図 5.4: HPK100A のファイバー読み出しにおける effective PDE の測定。移動ステー ジで MPPC 及び PMT をファイバーの横方向の平面内でスキャンし位置を合わせて、 光量のデータを取った。温度は 15 で, ファイバー径は 1*mm*<sup>2</sup> である。



図 5.5: HPK100Aのファイバー読み出しにおける effective PDE。クロストークの影響 は差し引かれていない。縦軸は PMT との比 MPPC(p.e.)/PMT(p.e.) である。温度は 15 である。

#### ある。

#### 5.4 測定手順

まず動機の1つ目である、「MPPCで MIP により 5p.e. 以上の光量が得られるかどう か」を確かめるべく、MIP による MPPC シグナルを見た。パイオンは運動量 1.2GeV/c で MIP 粒子とみなせるから、ビームの運動量を 1.2GeV/c に設定してデータを取り、 TOF カウンタのデータでパイオンによるイベントだけを抜きだせば、MIP 粒子による MPPC シグナルの ADC 分布を得ることが出来る。

次に動機の2つ目である、「MPPCで $p/\pi$ の粒子識別ができるかどうか」のテストを行なった。

そもそも陽子とパイオンの識別が可能なのは、同じ運動量であっても陽子とパイオ ンで物質中を通過したときのエネルギー損失が異なり、よってシンチレータの発光量 に違いが生じるからである。この発光量の違いを見分けるためには読み出す光検出器 が,得られる光量 (p.e.) に対して良い分解能 (R.M.S/Mean) をもつことが要求される。 今回 0.5~1.2GeV/c の運動量のビームに対し、MPPCシグナルにおける陽子とパイオ ンの ADC 分布を比較することにより、*p*/πの粒子識別が可能かどうかを評価した。

#### 5.5 測定結果

#### 5.5.1 ビームによる生の MPPC シグナル

ビームによる生の MPPC シグナルを図 5.6 に示す。 4 つのチャンネル全てにおいて, ビームによる MPPC シグナルが確認された。

#### 5.5.2 MIP による光量

今回のビームテストにおいて、リファレンスとして用いた MAPMTで MIP(1.2GeV/c の  $\pi$ ) により平均 18.0 ± 0.8p.e. の光量が得られた。1 つのチャンネルの光量 (p.e.) 分布 を図 5.7 に示す。なお MAPMT のゲインはチャンネルごとに、LED 光による ADC 分 布の 1p.e. ピークから求めた。

MPPCで MIP により得られる光量は PDE によって変化し、これが小さいと「MIP により 5p.e. 以上」という要求を満たさない可能性がある。PDE はバイアス電圧を上 げれば大きくすることが出来る。しかしバイアス電圧を上げると、同時にノイズレー ト、クロストークレートも増加し、T2Kからの要求を満たさなくなる。実際に T2Kで 使用するときには全ての要求を満たすようバイアス電圧を設定しなければならない。 まず、HPK100A の結果について述べる。



図 5.6: ビームによる生の MPPC シグナル。4ch 全て HPK 製 100A である。

今回のビームテストではバイアス電圧の設定にあたり、最低ラインとしてノイズレート 1MHz 以下であることを要求し、MPPC のサンプルごとに 2 つのバイアス電圧 (ノ イズレートが 300kHz 付近と 500kHz 付近)で MIP による光量のデータを取った。

用いた4つのサンプルの MIP に対する、ファイバー読み出しによる effective PDE の 値から期待される光量と実際に得られた光量とを比較した (図 5.8)。光量は両方ともク ロストーク込みの値である。

図 5.8 から、期待される光量と実際に得られた光量にはずれが生じた。この原因については、主に effective PDEの測定誤差が挙げられ、さらに横方向のファイバーのアラインメントのずれによる光量のロスの影響が考えられる。

HPK100A の最も大きい光量が得られた点について、MIP により得られた光量分布 を図 5.9 に示す。このとき、温度は 15 でノイズレートは 560kHz、得られた光量 (分 布の Mean) は 13.3p.e. だった。

なお、このときのクロストークレートは 0.19 であり、この値はビームテスト時と実 験室での測定でよく一致した。いま単純にクロストークが同じ確率で連鎖的に起こっ ていくとすると、このクロストークの影響で 1p.e. は平均して、

$$1 + 0.19 + 0.19^2 + 0.19^3 + 0.19^4 + \dots = \frac{1}{1 - 0.19} = 1.23(p.e.)$$

に増加して見え、得られる光量(p.e.)も1.23倍に増加して見えることになる。よって、 クロストークの影響を差し引いたときの光量は

$$\frac{13.3}{1.23} = 10.8(p.e.)$$



図 5.7: MIP による MAPMT の光量分布。

となる。よって、この点において十分に要請を満たしていると言える。さらに、図 5.9 において得られた光量が 5p.e. 程度に相当する MPPC のノイズレートは 4 サンプルと も 300kHz~400kHz 辺りである。ノイズレート (バイアス電圧)を上げると PDE も増加 するから、ノイズレートで 400kHz~1MHZ の幅広い領域において、HPK100A は要請 を満たしていることがわかる。

次に CPTA600 の結果について述べる。

HPK100Aと同様、CPTA600の4サンプルのデータの中でノイズレート 1MHz 以下 で最も大きな光量が得られたものについて、MIP により得られた光量分布を図 5.10 に 示す。このとき、温度は 15 でノイズレートは 824kHz、得られた光量 (分布の Mean) は 22.0p.e. だった。

この CPTA600 のサンプルにおいて、ファイバーと受光面間の光量のロスが無いとした場合、ノイズレートが 824kHz でのクロストークを含めた PDE は 1.3 である。よって、MIP により期待される光量 (p.e.) は、

MAPMTでの光量 (18.0*p.e.*) × PDE(1.3) = 23.4p.e.

である。CPTA600 に対しても HPK100A の場合と同様、PDE の値には測定誤差が存在し、またファイバーと受光面間での光量のロスの可能性もあるため、これらについてさらに詳しく測定しないと厳密な評価は難しい。しかし少なくともここで得られた値は、これまでの測定と矛盾しないと言うことができる。

この結果から、クロストークを差し引いても十分に「MIPにより5p.e.以上の光量が得られる」というT2Kからの要請を満たしていることがわかる。



図 5.8: HPK100Aの、MIPにより期待される光量と実際に得られた光量の比較。両方ともクロストーク込みの値である。

5.5.3 *p*/*π*の粒子識別

シンチレータ1層による  $p/\pi$ の粒子識別度合いを評価する<sup>1</sup>。MAPMT における、陽 子とパイオンの光量分布をビームの運動量ごとに示す (図 5.11)。また、それぞれの光 量分布の Mean と R.M.S. を運動量ごとに示したのが図 5.12 である。([3])

次に HPK100A 及び CPTA600 における、陽子とパイオンの光量分布をビームの運動 量ごとに示す (図 5.13、図 5.14)。また、ノイズレートは HPK100A が 560kHz、CPTA600 が 824kHz で,温度は 15 である。これは MIP で最大の光量が得られたものと同じサ ンプル、同じ設定である。また、それぞれの光量分布の Mean と R.M.S.を運動量ごと に示した (図 5.15,図 5.16)。

ここで、MAPMT 及び MPPC2 つの  $p/\pi$ の識別度合いを比較するため、以下のよう  $p/\pi$  識別度を定義する。

$$p/\pi$$
識別度 =  $\frac{Mean(p) - Mean(\pi)}{R.M.S(p) + R.M.S(\pi)}$ 

MAPMT 及び MPPC2 つの  $p/\pi$  識別度をビームの運動量ごとにプロットしたものを図 5.17 に示す。

図 5.17 からわかるように、MPPC の  $p/\pi$  の識別度は MAPMT より低い値となった。 しかし、MAPMT がファイバー読み出しにおいて既に確立された方法による値である のに対し、今回 MPPC においてはファイバーと受光面とのアラインメント及びバイア

1実機ではシンチレータ複数層のデータを使ってサンプリングを行う



図 5.9: MIP による HPK100A の光量分布。温度は 15 でノイズレートは 560kHz。 Mean は 13.3p.e.。

ス電圧の設定値が最適化されていない。特に HPK100A において、現在のパッケージ 構造によりファイバーと受光面間での光量のロスが 50%程度存在すると考えられ、こ のロスを出来るだけ小さくすることで p/πの識別度をかなり上げられることが期待で きる。

最後に、MIPから 0.5GeV/cの陽子までの光量において MPPCがリニアリティを保て ているかを検証した。これまでと同じ、HPK100Aのノイズレート 560kHz と CPTA600 のノイズレート 824kHz でのデータを用いた。光量のリファレンスとして MAPMTの 値を使い、MAPMTの光量 (p.e.)-MPPC の光量 (p.e.) のプロットを作った (図 5.18)。 また、この領域での MAPMT の光量に対するリニアリティは保証されている。

図 5.18 より、MPPC において 0.5GeV/c の陽子の光量までのリニアリティが得られ ていることがわかった。CPTA600 については、ピクセル数に比べてここでの光量は十 分小さいため、この領域でリニアリティが得られていることは計算とも一致する結果 である。しかし HPK100A については、第3章でのリニアリティ測定及び計算結果か ら、横軸 (MAPMT の光量 (p.e.))が 60p.e. の点で 20%近くリニアリティがずれるはず である。これはクロストークを考慮した値である。しかし、測定結果からはこのずれ は見られない。今回の結果の計算との不一致について、まだ原因は把握できていない。



図 5.10: MIP による CPTA600 の光量分布。温度は 15 でノイズレートは 824kHz。 Mean は 22.0p.e.。

#### 5.6 ビームテストのまとめ

HPK100A と CPTA600 によるシンチレータからのファイバー読み出しのテストを行 い HPK100A, CPTA600 ともに ノイズレートが 400kHz~1MHZ の領域で MIP により十 分な光量が得られることを示した<sup>2</sup>。さらに、 $p/\pi$ の識別が可能かどうかを評価した。 今回の測定において、HPK100A, CPTA600 ともに  $p/\pi$  識別度合いは MAPMT よりや や低い結果となった。この結果について、HPK100A の測定ではパッケージ構造による 光量のロスが 50%程度生じていると考えられ、このパッケージ構造を改良することで 得られる光量を増やすことができ、十分な  $p/\pi$  識別度を実現できる考えられる。また、 CPTA600 については MAPMT より多い光量が得られたが、 $p/\pi$  識別度は MAPMT よ り低い値となった。この原因である、光量 (p.e.) の分布幅については、HPK100A も含 めて定量的にはまだ理解出来ておらず今後さらに詳しく調べていく必要がある。

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>CPTA600は400kHz以下ではゲインが小さくシグナルが確認できていない。



図 5.11: MAPMT における、陽子とパイオンの光量分布。赤のヒストが陽子で、青の ハッチのかかったヒストがパイオンである。



図 5.12: MAPMT における、各運動量に対する陽子とパイオンによる光量のプロット。 赤が陽子、青がパイオン。エラーバーは光量分布における R.M.S である。



図 5.13: HPK100A における、陽子とパイオンの光量分布。赤のヒストが陽子で青の ハッチのかかったヒストがパイオンである。



図 5.14: CPTA600 における、陽子とパイオンの光量分布。赤のヒストが陽子で青の ハッチのかかったヒストがパイオンである。



図 5.15: HPK100A における、各運動量に対する陽子とパイオンによる光量のプロット。赤が陽子、青がパイオン。エラーバーは光量分布における R.M.S である。



図 5.16: CPTA600 における、各運動量に対する陽子とパイオンによる光量のプロット。赤が陽子、青がパイオン。エラーバーは光量分布における R.M.S である。



図 5.17: ビームの運動量対 p/π 識別度のプロット。 :HPK100A, :CPTA600, :MAPMT



図 5.18: MAPMT の光量 (p.e.)-MPPC の光量 (p.e.) のプロット。 :CPTA600, :HPK100A

# 第6章 結論

本研究では新型光検出器 Multi Pixel Photon Counter(MPPC) について、T2K 実験での実用化にむけた研究開発を行った。

浜松ホトニクス (HPK) 社製とロシアの CPTA 社製の、ともに試作品を使って測定を 行った。まず MPPCの、光によるシグナル、フォトピークを観測することにより、基 本動作を確認した。次に、ゲイン、ノイズレート、クロストークレート、PDE, パルス リニアリティについて印加電圧、温度依存性の測定を行った。この結果、測定した4つ のサンプルにおいて、ゲインが $2 \times 10^5 \sim 6 \times 10^6$ , ノイズレートが $10k \sim 2MHz$ , クロ ストークレートが $0 \sim 40\%$ , PDE が PMT の $0.1 \sim 3$  倍の値が得られ、パルスリニアリ ティについては 100 ピクセルのサンプルで理論曲線との一致を確認した。さらに、ピ クセルごとに正しく動作しているかどうかを確認するためレーザーによるテストを行 い、HPK100A について、ピクセルごとのばらつきとしてゲインが3.6%, Efficiency が 2.5%と非常に良く一致していることを確認した。これらの基本性能の測定結果から、 MPPC が次世代の光検出器として十分に実用化可能な性能を有していることが確認さ れた。特に、HPK 製においては社内でもこれらの測定は行われておらず、今回の測定 結果は MPPCの実用化へむけた性能向上のためにも重要な情報であるといえる。

最後に MPPC の応用面でのテストとして、T2K 実験での使用環境であるシンチレー タからのファイバー読み出しの測定を p,π のビームを使って行った。T2K 実験では、 MIP 粒子に対して 5p.e. 以上の光量が得られ、p/πを識別できることが要求される。今 回のビームによるテストにおいて、HPK100A と CPTA600 において、その要求をよく 満たす結果が得られた。

以上の基本、応用両面からの測定の結果、MPPC が T2K 実験での実用化に対して 十分な可能性をもつ光検出器であることが示された。今回の測定において HPK100A は、ダイナミックレンジ 200 以上という条件以外は全ての条件を満たしている。また、 400 ピクセルである HPK400 は PDE が不十分であり,600 ピクセルの CPTA600 はゲイ ンが不十分である。今後の課題としては、400 ピクセルで T2K からの条件を満たすも のを実現することである。現在、HPK 製の新しい 400 ピクセルのサンプルを評価中で あり、すでに PDE の改善が見られており T2K 実験で使用できるサンプルとして期待 される。本研究は、MPPC が T2K での実用化の段階まで進むために大きな役割を担っ たと言える。

## 関連図書

- [1] 山本 真平.K2K 長基線ニュートリノ振動実験シンチレータトラッカーにおける読 み出し用エレクトロニクスの開発,修士論文,京都大学大学院理学研究科,2003
- [2] P.Buzhan et.al., An advanced study of silicon photomultiplier, ICFA Instr.Bull. 23 (2001) 28-41.
- [3] 長谷川 雅也.K2K 長基線ニュートリノ振動実験における全感知型飛跡検出器の基本性能の評価およびゲインモニターシステムの開発,修士論文,京都大学大学院理 学研究科,2003
- [4] 平出 克樹.J-PARC ニュートリノ振動実験のための off-axis 前置検出器の基本設計 および APD 読み出し系の開発,修士論文,京都大学大学院理学研究科,2005

謝辞

私が本論文を書き上げるに当たり多くの方々にお世話になりました。指導教官である 西川公一郎先生には、お忙しい中ときには厳しくご指導頂き感謝致します。中家剛先 生には、いつも適切なアドバイスをもらい、研究を進めるにあたり悩んでいる点など をクリアにして頂きました。横山将志先生には、実験を進める上で幅広く面倒を見て もらい本論文を書き上げるまで導いて頂きました。小林隆先生、早戸良成先生、市川 温子先生には、いつも気軽に話しかけてくださりまた多くの助言を頂き、感謝致しま す。吉村浩司先生、中平武先生には、私の KEK での実験中は全面的にサポートして頂 き、どうもありがとうございました。同じ高エネルギー研究室の田中秀和さん、長谷 川雅也さん、山本真平さんにはよく面倒を見てもらい、またコンピュータ、ソフトウェ ア関係でよくトラブっていた私を助けて頂きました。久保田淳さん、平出克樹さんに は私のくだらない質問などにもいつも親切に答えて頂きありがとうございました。同 期の江澤孝介君、栗本佳典君、黒澤陽一君にはよく話し相手にもなってもらい、楽し く過ごすことが出来ました。田口誠君,松岡君には測定などでいろいろと手伝ってもら いました。どうもありがとう。また、本論文を最後まで読んで頂いた方へ、どうもあ りがとうございました。

2006年2月信原岳

# 付 録A ピクセル内及びピクセルごとのクロストークレート

第4章でのレーザーによるテストにおけるピクセル内及びピクセルごとのADC分布から、クロストークレートについても調べた。クロストークはあくまで2次的なパルスであり、それが起こるピクセル内及びピクセルごとの確率の違いは、MPPCの動作においては本質的な問題ではない。しかし、MPPCの開発においてクロストークを小さく抑えることは重要な課題であり、そのためにピクセル内及びピクセルごとのクロストークレートの分布を調べることは重要である。

ADC 分布において、熱電子ノイズを差し引いた後の 2p.e. 以上のイベントは全てクロストークによるものだと考え、今回クロストークレートを以下のように定義した。

クロストークレート =  $\frac{1.5p.e.$ 以上のイベント数 0.5p.e.以上のイベント数

この測定において、レーザー光の強度を上げると0.5p.e. 以上における1.5p.e. 以上の 比率は増加した。今回の測定を行うにあたり、「1ピクセルに入射するフォトン数を多 くするとクロストークも起き易くなる」と仮定した。よって上式で定義したクロストー クレートは相対的なものである。この相対的なクロストークレートを、レーザーの強度 を一定にして各ポイントにおいて求めることで、クロストークレートの位置分布を求 めることが出来る。なお、第3章で求めたクロストークレートは、1ピクセルが1フォ トンを検出したときにクロストークを起こす確率であり、一般的な MPPC の動作上は 全てこのケースとして考えて良い。

まず、1ピクセル内でのクロストークレートを図 A.1 に示す。

図 A.1 は、図 4.4 と同様、1 ピクセル (100µm×100µm) 上での 10×10 ポイントのス キャンの結果である。図 4.4 の Efficiency 分布ほどくっきりとした有感領域の境界は見 えていないが、真ん中付近でクロストークレートの違いが数%と小さい領域が見られ る。よって、レーザーをピクセルの真ん中付近に入射すればピクセルごとのクロストー クレートの違いを数%の範囲で有意に見ることが出来ると考えられる。

クロストークレートの全ピクセル  $(10 \times 10)$  スキャンの結果を図 A.2 に示す。 図 A.2 からクロストークレートのピクセルごとのばらつきは

$$\frac{Mean}{R.M.S} = 14.2\%$$



図 A.1: HPK100Aの1ピクセル中のクロストークレート分布

と求まった。また、このクロストークレートの分布はゲインの分布 (図 4.7) とよく似た 形となった。また、Efficiency の分布 (図 4.7) とも x が 0~2,y が 8~10 辺りに共通点が 見られる。また一般的に、受光面の中心付近にあるピクセルほど、そこから放出され たフォトンが別のピクセルによって検出される確率、つまりクロストークレートが高 くなるという考え方もできる。しかし、図 A.2 を見ると確かに中心付近で大きいよう に見えるが、それはゲインと Efficiency の分布でも言えることであり、今回の測定では 有意にその効果が見えているとは言えない。

一方、ゲイン、Efficiency,クロストークレートは全て、バイアス電圧を上げると増加 するパラメータである。第3章でのバイアス電圧特性の測定結果から、これらの全ピ クセル分布における類似性が、ピクセルごとにかかるバイアス電圧の微妙な違いによ るとしても矛盾は生じない。そのため、可能性の1つとしてここで挙げておくことに する。


図 A.2: HPK100A のピクセルごとのクロストークレート分布

## 付 録 B 最も大きい光電子ピークが見 られたサンプル

本章では示さなかったが、HPK1-43というタイプのMPPCにおいて最大で45p.e.までの光電子ピークが観測された。このサンプルの、青色LEDの光によるシグナルのADC分布を図 B.1に示す。このADC分布において、プリアンプは用いていない。



図 B.1: HPK1-43 で見られた青色 LED の光によるシグナルの ADC 分布。

なお、HPK1-43のピクセル数は 100,シグナル幅は 100ns である。このサンプルはバ イアス電圧 47.0~48.6Vの範囲で動作し、ゲインは ~2×10<sup>7</sup> と高く、ノイズレートは 500kHz 以下に抑えられており、当初最も良い性能をもつサンプルだと思われた。しか し、バイアス電圧が 48.0~48.3V の領域で HPK100C と同様に光電子ピークが 2 つに分 離する現象が見られた (図 B.2)。HPK100C は、動作する電圧全域でこのようなふるま いが見られたのに対し、HPK1-43 は動作する電圧の一部だけでこのふるまいが見られ たという点が異なっている。



図 B.2: HPK1-43 で見られた青色 LED の光によるシグナルの ADC 分布。

光電子ピークが2つに分離するなど、まだはっきりとふるまいが理解出来ていない 点はあるものの、HPK1-43は45p.e.までの光電子ピークが見え、~2×10<sup>7</sup>までの高い ゲインを持つという点で、まだ開発途上である新型光検出器 MPPCの潜在能力の高さ を十分に示していると言える。

## 図目次

1.1	MPPC の受光面	6
1.2	APD の構造の概念図	6
1.3	顕微鏡によるピクセルの画像	9
1.4	MPPC の1ピクセルの断面の模式図	9
1.5	図 1.4 <b>における上部-下部にかけての電場の強さ分布</b>	9
2.1	off-axis 検出器の模式図	11
2.2	シンチレータ飛跡検出器の模式図	12
3.1	HPK400の受光面の拡大写真	16
3.2	CPTA600の受光面の拡大写真	16
3.3	MPPC <b>読み出し回路図</b>	16
3.4	MPPC の生シグナル	17
3.5	MPPC の青色 LED による ADC 分布	18
3.6	ゲイン測定のセットアップ.........................	19
3.7	ゲインの測定結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
3.8	HPK100Aの光を当てていない状態での信号波形	23
3.9	ノイズレートの測定結果............................	24
3.10	HPK400の微弱光による ADC 分布。	26
3.11	HPK400の、クロストークレートが十分に小さいときの微弱光による光	
	電子分布と、ポアソン統計から予想される光電子分布。・・・・・・・	27
3.12	HPK400の、クロストークレートが大きいときの微弱光による光電子分	
	布と、ポアソン統計から予想されるクロストークが無い場合の光電子分	
	布。	28
3.13	クロストークレートの測定結果	33
3.14	PDEの測定のセットアップ	34
3.15	PDEの測定結果	35
3.16	HPK100Aの入射光量 (p.e.)-得られた光量 (p.e.) のプロット	36
3.17	HPK400の入射光量 (p.e.)-得られた光量 (p.e.) のプロット	37
3.18	HPK100Cの青色 LED による波形。	37
3.19	HPK100Cの青色 LED による ADC 分布	37

3.20	それぞれのサンプルのノイズレート-ゲイン相関	38
3.21	それぞれのサンプルのノイズレート-PDE 相関 ...........	39
4.1	レーザーによるテストのセットアップ	41
4.2	HPK100Aのレーザーによるシグナル	42
4.3	HPK100Aのレーザー光による ADC 分布	42
4.4	HPK100A の 1 ピクセル中の Efficiency 分布	43
4.5	HPK100Aの1ピクセル	43
4.6	HPK100A のピクセルごとの相対 Efficiency 分布	44
4.7	HPK100A のピクセルごとの相対 Gain 分布	44
4.8	HPK100Cのレーザーによるシグナル	45
4.9	HPK100Cのレーザーによる ADC 分布	45
4.10	HPK100Cの1.5ピクセル範囲のレーザースキャンの結果	46
4.11	HPK100Cの、LEDで全ピクセルに照射したときの、あるバイアス電圧	
	での ADC 分布。	47
51	ビームテストのセットアップ	40
5.2	L AJAT 0 C J T J J L L L L L L L L L L L L L L L L	49 50
5.2 5.3	III R 表 MITO のパラケーク構造 ····································	50
0.0		51
5.4	HPK100Aのファイバー読み出しにおける effective PDEの測定	52
5.5	HPK100A のファイバー読み出しにおける effective PDE	52
5.6	ビームによる生の MPPC シグナル	54
5.7	MIP による MAPMT の光量分布。	55
5.8	HPK100Aの、MIPにより期待される光量と実際に得られた光量の比較	56
5.9	MIP による HPK100A の光量分布	57
5.10	MIP による CPTA600 の光量分布	58
5.11	MAPMT における、陽子とパイオンの光量分布	59
5.12	MAPMT における、各運動量に対する陽子とパイオンによる光量のプ	
	ロット	60
5.13	HPK100Aにおける、陽子とパイオンの光量分布	61
5.14	CPTA600における、陽子とパイオンの光量分布	62
5.15	HPK100Aにおける、各運動量に対する陽子とパイオンによる光量のプ	
	ロット	63
5.16	CPTA600における、各運動量に対する陽子とパイオンによる光量のプ	
	ロット	64
5.17	ビームの運動量対 $\mathrm{p}/\pi$ 識別度のプロット $\dots \dots \dots \dots \dots \dots \dots$	65
5.18	MAPMT <b>の光量</b> (p.e.)-MPPC <b>の光量</b> (p.e.) <b>のプロット</b>	66

A.1	HPK100Aの1ピクセル中のクロストークレート分布	71
A.2	HPK100Aのピクセルごとのクロストークレート分布	72
B.1	HPK1-43 で見られた青色 LED の光によるシグナルの ADC 分布。	73

 B.1
 HPK1-43 C見られた青色 LED の光によるシグナルの ADC 方布。
 74

 B.2
 HPK1-43 で見られた青色 LED の光によるシグナルの ADC 分布。
 74

表目次

3.1	サンプルの基本パラメータ.............................	15
3.2	バイアス電圧 $(V)$ を $0.1V$ 、温度 $(T)$ を $1$ 変えたときのゲイン $(G)$ の変	
	化の割合(%)	21
3.3	測定されたピクセルのキャパシタンス	22